Rec'd PET/PTO 02 MAY 2005

PCT/JP2004/006733

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE 10/533687 21.05.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2004年 4月 1日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-109327

[ST. 10/C]:

[JP2004-109327]

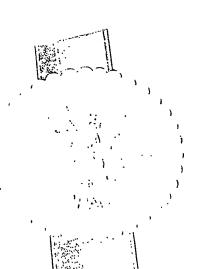
REC'D 0 6 AUG 2004

WIPO

PCT

出 願 人 Applicant(s):

オリンパス株式会社

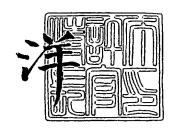


PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 7月23日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 1) (1)



【書類名】 特許願 【整理番号】 04P00774 【提出日】 平成16年 4月 1日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 G02B 5/20 【発明者】 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパス株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 川俣健 【発明者】 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパス株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 豊原 延好 【特許出願人】 【識別番号】 000000376 【氏名又は名称】 オリンパス株式会社 菊川 剛 【代表者】 【代理人】 【識別番号】 100065824 【氏名又は名称】 篠原 泰司 【選任した代理人】

【識別番号】 100104983 【氏名又は名称】 藤中 雅之

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003-181614 【出願日】 平成15年 6月25日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003-316995 【出願日】 平成15年 9月 9日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 017938 【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 0116478





【請求項1】

照明光のうち特定の波長の励起光のみを透過させる励起フィルターと、前記励起光が標本に照明されることにより該標本から発生した蛍光のみを透過させるとともに該励起光を 進る吸収フィルターを有し、

「前記励起フィルターの長波長側半値波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔が1 n mから6 n mの範囲となるようにし、湿度が10%から95%まで変化したときの前記励起フィルター及び前記吸収フィルターの半値波長の変化が0.5 n m 以内となるようにしたことを特徴とする蛍光観察用装置。

【請求項2】

前記励起フィルターおよび/または前記吸収フィルターが90層以上の多層膜を含むことを特徴とする請求項1に記載の蛍光観察用装置。

【請求項3】

前記励起フィルターおよび前記吸収フィルターが、低屈折率膜である SiO_2 と、高屈折率膜である Ta_2O_5 または Nb_2O_5 または TiO_2 またはこれらのいずれかの混合膜とからなる、多層膜を含むことを特徴とする請求項1または2に記載の蛍光観察用装置。

【請求項4】

顕微鏡の光学系に組み込まれることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の蛍光 観察用装置。

【請求項5】

内視鏡の光学系に組み込まれることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の蛍光 観察用装置。

【請求項6】

励起光として使用するレーザー光と、前記励起光が標本に照明されることにより該標本から発生した蛍光のみを透過させるとともに励起光を遮る吸収フィルターを有し、

「前記レーザー光の波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔が1nmから12nmの範囲となるようにしたことを特徴とする蛍光観察用装置。

【請求項7】

「前記レーザー光の波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔が6nmから12nmの範囲となるようにしたことを特徴とする請求項6に記載の蛍光観察用装置。

【請求項8】

湿度が10%から95%まで変化したときの前記吸収フィルターの半値波長の変化が0.5nm以内となるようにしたことを特徴とする請求項6または7に記載の蛍光観察用装置。

【請求項9】

前記吸収フィルターが90層以上の多層膜を含むことを特徴とする請求項6~8のいずれかに記載の蛍光観察用装置。

【請求項10】

前記吸収フィルターを構成する膜の交互の積層は、低屈折率膜が SiO_2 からなり、高屈折率膜が Ta_2O_5 または Nb_2O_5 または TiO_2 またはこれらのいずれかの混合膜からなり、前記吸収フィルターが、前記交互に積層した多層膜を少なくとも1面に含むことを特徴とする請求項 $6\sim 9$ のいずれかに記載の蛍光観察用装置。

【請求項11】

前記励起フィルターは、少なくともロングウェーブパスフィルターと、ショートウェーブパスフィルターとを有し、前記ロングウェーブパスフィルターと前記ショートウェーブパスフィルターがそれぞれ異なる基板に成膜されて組み立てられていることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の蛍光観察用装置。

【請求項12】

照明光のうち、特定の波長の励起光のみを透過させる励起フィルターと、励起光が標本





に照明されることにより標本から発生した蛍光のみを透過し励起光を遮る吸収フィルターを有する蛍光観察用装置であって、

前記励起フィルターと前記吸収フィルターとは、

「前記励起フィルターの長波長側半値波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔が、1 n m から 6 n m であり、

「前記励起フィルターの長波長側で透過率が0.1%である波長」と「前記励起フィルターの長波長側半値波長」との間隔が、0.1nmから5.9nmであり、

「前記吸収フィルターの短波長側で透過率が0.1%である波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔が、0.1nmから5.9nmであり、

「前記励起フィルターの長波長側半値波長」と「前記励起フィルターの長波長側80% 透過率波長」との間隔が5.9 n m以下であり、

「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」と「前記吸収フィルターの短波長側80% 透過率波長」との間隔が5.9 n m以下である、

特性で構成されていることを特徴とする蛍光観察用装置。

【請求項13】

湿度が10%から95%まで変化したときの前記励起フィルター及び前記吸収フィルターの半値波長の変化が0.5nm以内となるようにしたことを特徴とする請求項12に記載の蛍光観察用装置。

【請求項14】

前記励起フィルターおよび/または前記吸収フィルターが、90層以上の多層膜を含むことを特徴とする請求項12または13に記載の蛍光観察用装置。

【請求項15】

前記励起フィルターおよび前記吸収フィルターを構成する膜の交互の積層は、低屈折率膜が SiO_2 からなり、高屈折率膜が Ta_2O_5 または Nb_2O_5 または TiO_2 またはこれらのいずれかの混合膜からなり、

前記励起フィルターおよび前記吸収フィルターが、前記交互に積層したこれらの多層膜を少なくとも1面に含むことを特徴とする請求項12~14のいずれかに記載の蛍光観察用装置。

【請求項16】

顕微鏡の光学系に組み込まれることを特徴とする請求項12~15のいずれかに記載の 蛍光観察用装置。

【請求項17】

内視鏡の光学系に組み込まれることを特徴とする請求項12~15のいずれかに記載の 蛍光観察用装置。 【書類名】明細書

【発明の名称】蛍光観察用装置

【技術分野】

[0001]

本発明は、蛍光観察をする顕微鏡・内視鏡や、蛍光の強度を測定する測定器などの蛍光観察用装置に関する。

【背景技術】

[0002]

励起光を生体組織等の標本に照明し、標本から発生した蛍光のみを用い、顕微鏡・内視鏡などを蛍光観察用装置として蛍光観察を行うことは従前より行われている。この蛍光観察を行うため、蛍光観察用装置には、蛍光観察用機構として、光源から発せられる照明光のうち特定の波長の励起光のみを透過させる励起フィルターと、励起光が標本に照明されることにより標本から発生した蛍光のみを透過させるとともに励起光を遮る吸収フィルターとが用いられている。また蛍光観察を行うための別の構成としては、照明光として色素レーザーにエタロンなどの波長選択素子を組み合わせたレーザー光源から得られる特定の波長からなるレーザー光を使用し、励起光としてのレーザー光が標本に照明されることにより標本から発生した蛍光のみを透過させるとともに励起光を遮る吸収フィルターが用いられている。

[0003]

従来、蛍光観察をする内視鏡としては、例えば、次の特許文献1に開示されている。

【特許文献1】特開平10-239517号公報

[0004]

特許文献1の内視鏡では、励起フィルターにより460nm以下の波長の光を励起光として透過させ、生体組織に照射する。そして、吸収フィルターにより生体組織から反射される励起光をカットすると共に、励起光によって励起された生体組織から発生した480nmから585nm程度の蛍光を透過させ、この蛍光を結像光学系を介してCCDカメラに結像させることで、蛍光観察をするように構成されている。

[0005]

一般に、標本から発生する蛍光は微弱なものである。このため、蛍光観察においては、 蛍光のみを効率よく取り出すことが重要となる。蛍光のみを効率よく取り出せるか否かは 、励起フィルターや吸収フィルター等の性能によって決定される。

図18は所定の分光特性を有する励起光61を照射して蛍光観察を行う際、標本への励起光61の照射によって励起光61の波長領域よりも長波長の波長領域を有する蛍光62が発生する関係を模式的に示す分光特性グラフである。なお、蛍光62の光の強度は、励起光61の光の強度に比べて極めて小さいものとなっている。そして、図18に示すように、励起光61の波長領域と蛍光62の波長領域とが一部で重なる。そこで、励起光61が蛍光62のピーク62aの波長領域で重ならないようにするため、励起フィルター63を透過させ、該励起フィルター63で定まる蛍光62のピーク62aと重ならない波長領域の光を標本へ照射する励起光とする。

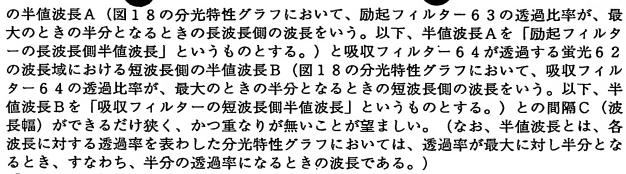
[0006]

この励起光61の標本への照射により、蛍光62が発生するが、できるだけ多くの蛍光のみを取り出して観察するためには、吸収フィルター64は、発生する蛍光62のうち蛍光62のピーク62aを挟んで蛍光強度の多い部分、即ち透過比率の高い波長領域を効率よく透過する分光特性を有することが望ましい。ただし、標本へ照射された励起光が観察側に入ることは避けたいため、励起光は吸収フィルター64によって完全にカットする必要がある。一方、蛍光62を多く発生させるには、標本に照射する励起光の波長領域を決定する励起フィルター63は、励起光61のうち、励起光61のピーク61aを挟んで可能な限り広い波長領域(波長帯域)で透過する分光特性を有することが望ましい。

[0007]

このためには、励起フィルター63が透過する励起光61の波長領域における長波長側





【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

しかしながら、従来は励起フィルターと吸収フィルターの性能が悪いため、蛍光を効率よく取り出すことができていなかった。このため、蛍光に励起光が混在しないようにするためには、「励起フィルター63の長波長側半値波長A」と「吸収フィルター64の短波長側半値波長B」との間隔Cが約20nmの波長幅程度離れた状態となっている。そして、この約20nmの波長領域の光は、励起光としても蛍光としても利用されないため、無駄になっている問題があった。

[0009]

この問題は、照明光としてレーザー光を使用する場合も同様である。すなわち、「レーザー光の波長」と「吸収フィルターの短波長側半値波長」との間の波長領域の光は、励起光としても蛍光としても利用されないため、無駄になっている問題があった。

[0010]

本発明は、上記問題点を考慮してなされたものであり、励起フィルターおよび吸収フィルターを用いた蛍光観察において、またはレーザーと吸収フィルターを用いた蛍光観察において、微弱な蛍光を効率よく取り出すことの出来る蛍光用観察装置を提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

[0011]

上記目的を達成するため、本第1の発明による蛍光観察用装置は、照明光のうち特定の 波長の励起光のみを透過させる励起フィルターと、前記励起光が標本に照明されることに より該標本から発生した蛍光のみを透過させるとともに該励起光を遮る吸収フィルターを 有し、「前記励起フィルターの長波長側半値波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔が1nmから6nmの範囲となるようにしたことを特徴としている。

[0012]

また、本第1の発明の蛍光観察用装置においては、湿度が10%から95%まで変化したときの前記励起フィルター及び前記吸収フィルターの半値波長の変化が0.5 nm以内となるようにしたことを特徴としている。

[0013]

また、本第1の発明の蛍光観察用装置においては、前記励起フィルターおよび/または前記吸収フィルターが90層以上の多層膜を含むことを特徴としている。

[0014]

また、本第1の発明の蛍光観察用装置においては、前記励起フィルターおよび前記吸収フィルターが、低屈折率膜である SiO_2 と、高屈折率膜である Ta_2O_5 または Nb_2O_5 または TiO_2 またはこれらのいずれかの混合膜とからなる、多層膜を含むことを特徴としている。

[0015]

また、本第1の発明の蛍光観察用装置においては、顕微鏡の光学系に組み込まれること を特徴としている。

[0016]



また、本第1の発明の蛍光観察用装置においては、内視鏡の光学系に組み込まれること を特徴としている。

[0017]

また、本第1の発明の蛍光観察用装置においては、励起フィルターは、少なくともロングウェーブパス(LWP)フィルターと、ショートウェーブパス(SWP)フィルターとを有し、ロングウェーブパスフィルターとショートウェーブパスフィルターが異なる基板に成膜されて組み立てられていることを特徴としている。

[0018]

また、本第2の発明による蛍光観察用装置は、励起光として使用するレーザー光と、前記励起光が標本に照明されることにより該標本から発生した蛍光のみを透過させるとともに励起光を遮る吸収フィルターを有し、「前記レーザー光の波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔が1nmから12nmの範囲となるようにしたことを特徴としている。

[0019]

また、本第2の発明の蛍光観察用装置においては、「前記レーザー光の波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔が6 n m から12 n m の範囲となるようにしたことを特徴としている。

[0020]

また、本第2の発明の蛍光観察用装置においては、湿度が10%から95%まで変化したときの前記吸収フィルターの半値波長の変化が0.5 nm以内となるようにしたことを特徴としている。

[0021]

また、本第2の発明の蛍光観察用装置においては、前記吸収フィルターが90層以上の 多層膜を含むことを特徴としている。

[0022]

また、本第2の発明の蛍光観察用装置においては、前記吸収フィルターを構成する膜の交互の積層は、低屈折率膜が SiO_2 からなり、高屈折率膜が Ta_2O_5 または Nb_2O_5 または TiO_2 またはこれらのいずれかの混合膜からなり、前記吸収フィルターが、前記交互に積層した多層膜を少なくとも1面に含むことを特徴としている。

また、本第3の発明による蛍光観察用装置は、照明光のうち、特定の波長の励起光のみを透過させる励起フィルターと、励起光が標本に照明されることにより標本から発生した蛍光のみを透過し励起光を遮る吸収フィルターを有する蛍光観察用装置であって、前記励起フィルターと前記吸収フィルターとは、「前記励起フィルターの長波長側半値波長」との間隔が、1 nmから6 nmであり、「前記励起フィルターの短波長側で透過率が0.1%である波長」と「前記励起フィルターの長波長側で透過率が0.1 nmから5.9 nmであり、「前記吸収フィルターの短波長側で透過率が0.1 %である波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」と「前記励起フィルターの長波長側半値波長」と「前記励起フィルターの長波長側80%透過率波長」との間隔が5.9 nm以下であり、「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」と「前記吸収フィルターの短波長側80%透過率波長」との間隔が5.9 nm以下である、特性で構成されていることを特徴としている。

また、本第3の発明の蛍光観察用装置においては、湿度が10%から95%まで変化したときの前記励起フィルター及び前記吸収フィルターの半値波長の変化が0.5 nm以内となるようにしたことを特徴としている。

また、本第3の発明の蛍光観察用装置においては、前記励起フィルターおよび/または 前記吸収フィルターが、90層以上の多層膜を含むことを特徴としている。

また、本第3の発明の蛍光観察用装置においては、前記励起フィルターおよび前記吸収フィルターを構成する膜の交互の積層は、低屈折率膜が SiO_2 からなり、高屈折率膜が Ta_2O_5 または Nb_2O_5 または TiO_2 またはこれらのいずれかの混合膜からなり、前記



励起フィルターおよび前記吸収フィルターが、前記交互に積層したこれらの多層膜を少な くとも1面に含むことを特徴としている。

また、本第2と第3の発明の蛍光観察用装置においては、顕微鏡の光学系に組み込まれることを特徴としている。

また、本第2と第3の発明の蛍光観察用装置においては、内視鏡の光学系に組み込まれることを特徴としている。

【発明の効果】

[0023]

本発明によれば、励起フィルターと吸収フィルター、あるいはレーザー光と吸収フィルターを用いた蛍光観察用装置において、微弱な蛍光を効率よく取り出すことが出来、明るい像観察、高感度な蛍光強度測定が可能な蛍光観察用装置が得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0024]

実施例の説明に先立ち、本発明の作用効果を説明する。

「励起フィルターの長波長側半値波長」と「吸収フィルターの短波長側半値波長」の間隔が離れている理由は、

- (1)フィルターの分光特性の安定性が十分でないこと、
- (2)フィルター膜の層数を50層程度にしていること、

に起因している。 【0025】

(1)の「フィルターの分光特性の安定性が十分でない」理由は、従来のフィルターは、真空蒸着法により形成されているので、各膜の密度が十分では無いため、フィルターを使用する周囲の湿度により多層膜中に水分を吸収したり放出したりすることにより、フィルターの分光特性が設計上の波長よりも短波長側あるいは長波長側にシフトしてしまうことによる。これにより±5 n m程度のシフトが生ずることが考えられる。このシフトがあっても、蛍光を観察する際に、「励起フィルターの長波長側半値波長」と「吸収フィルターの短波長側半値波長」とが重なり合ってはならないので、装置の設計上、「励起フィルターの長波長側半値波長」と「吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔(波長幅)を広くとる必要がある。

ここで「重なり合わない」とは、次のように定義する。すなわち、励起フィルターの長波長側と吸収フィルターの短波長側で双方の透過率が限りなく0%に近づいていくが、両者が交差する波長における透過率が0.1%以下、好ましくは0.01%以下、より好ましくは0.001%以下になるような特性である。

吸収フィルターの長波長側の特性は蛍光観察における蛍光に応じて決定することができ、バンドパスフィルター(特定の波長のみ透過し、他の波長をカットするフィルター)の特性を持つ場合の吸収フィルターの半値幅は、好ましくは $20\,\mathrm{nm}$ から $80\,\mathrm{nm}$ 、より好ましくは $20\,\mathrm{nm}$ から $70\,\mathrm{nm}$ である。

また、吸収フィルターの長波長側は、できるだけ蛍光を取り込むために、長波長側をカットするフィルターを設けない場合もある。

また、励起フィルターの短波長側半値波長は、励起フィルターの長波長側半値波長から離れるほど励起光が多く標本に照射することができる。観察する蛍光によって異なるが、励起フィルターの半値幅が短すぎると励起光が弱くなることから、励起フィルターの半値幅は好ましくは15 nmから60 nmである。

[0026]

(2)の「フィルター膜の層数を50層程度にしている」理由は、膜の層数を多くすることにより「励起フィルターの長波長側半値波長」や「吸収フィルターの短波長側半値波長」の分光透過特性の立ち上がりを急峻にし、2つのフィルターの透過領域が重なり合いにくくすることができるようにするためである。しかし、従来から膜の形成に用いられている真空蒸着法では、膜厚のバラツキによる製造誤差の問題や、基板と膜、または膜同士の密着性の問題等により、事実上フィルター膜の層数を50層程度に抑えている。

5/



しかるに、本第1の発明のように、「励起フィルターの長波長側半値波長」と「吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔を1 n mから6 n mとして従来よりも小さくすれば、微弱な蛍光を効率よく取り出して観察することができる。また、これを実現するために本第1の発明において、湿度が10%から95%まで変化したときの励起フィルター及び吸収フィルターの半値波長の変化が0.5 n m以内であるようなフィルターを用いれば、上述した(1)の理由を取り除くことができる。フィルターの分光特性がほとんどシフトすることが無ければ、周囲の湿度変化により2つのフィルターの透過領域が重なり合うことがない。

[0028]

フィルターの成膜手法としては、従来の真空蒸着法よりも膜の密度が十分に高くなるイオンアシスト法、イオンプレーティング法、スパッタリング法等を用いると好ましい。真空蒸着法により形成される膜が低密度で水分を吸水し易いのに対し、これらの成膜手法は膜の密度が高いため吸水することなく固い膜となり、膜の密着性も向上する特徴を持つ。そのため、50層を越える多層の膜でも膜剥がれや劣化が少ない。この特性を生かして、さらに本発明において、励起フィルターおよび/または吸収フィルターが90層以上の多層膜とすれば、上述した理由(2)の理由を取り除くことができる。これにより、励起フィルターと吸収フィルターの夫々の分光特性あるいは分光透過特性で定まる、励起フィルターの長波長側半値波長と吸収フィルターの短波長側半値波長との波長幅、すなわち2つのフィルターの半値波長との間隔を狭くしても、透過領域が重なり合うことがなくなる。このようなフィルターは、例えばSiO2とTa2O5、またはSiO2とNb2O5、またはSiO2とTiO2、またはTa2O5、Nb2O5もしくはTiO2のいずれかの混合物とSiO2からなる多層膜により形成することができる。また、本第1の発明は、蛍光観察をする内視鏡や顕微鏡の光学系、あるいは、蛍光強度を測定して観察する装置の光学系に組み込まれるものである。

[0029]

また、本第2の発明のように、励起光として使用する「レーザー光の波長」と「吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔、すなわち波長幅を1nmから12nmの範囲として従来の20nmよりも小さくすれば、微弱な蛍光を効率よく観察することができる。レーザー光により発生する蛍光に十分な明るさがある場合は、「レーザー光の波長」と「吸収フィルターの短波長側半値波長」の間隔を確保して、レーザー光が観察側にもれないように、また吸収フィルターの製造の容易さを考慮して6nmから12nmにすると良い。本第2の発明でも、上述した(1),(2)の理由を取り除くために、前述したと同様に、湿度が10%から95%まで変化したときの吸収フィルターの半値波長の変化が0.5nm以内であるようなフィルターを用いることや、イオンアシスト法、イオンプレーティング法、スパッタリング法等を用いて吸収フィルターが90層以上の多層膜とし、例えばSiO2とTa2O5、またはSiO2とTb2、またはTa2O5、Nb2O5もしくはTiO2のいずれかの混合物とSiO2からなる多層膜により形成する、等の方策をとることができる。また、本第2の発明は、蛍光観察をする内視鏡や顕微鏡、蛍光強度を測定する測定器などに組み込まれるものである。

[0030]

次に、本発明の具体的な実施形態について図面を用いて説明する。

第1実施形態

図1は本発明の蛍光観察用装置の第1実施形態にかかる、蛍光観察を行うことにより生体の疾患の有無等の診断を行う医療用内視鏡及びその光学系の概略構成図である。

第1実施形態の蛍光観察用装置1は、図1に示すように、体腔内等に挿入して観察対象 組織の観察像を得る内視鏡2と、内視鏡2に照明光を供給する光源装置3と、内視鏡2で 得られる観察像を撮像して撮像信号を得る撮像装置4と、撮像装置4で得られる撮像信号 をモニター表示可能な映像信号に変換するビデオプロセッサー5と、ビデオプロセッサー 5で得られる映像信号を映し出すモニター装置6とを有して構成されている。



内視鏡2は、体腔内等に挿入する細長の挿入部11と、挿入部11の基端側に連設され、内視鏡2を把持し操作するための操作部12と、操作部12の基端側に連設され、内視鏡2で得られる観察対象像を射出する接眼部13と、操作部12の例えば側部から延出し、光源装置3から照明光の供給を受けるためのライトガイドケーブル14と、ライトガイドケーブル14の端部に設けられ、光源装置3と着脱自在に接続するためのライトガイドコネクタ15と、ライトガイドケーブル14及び操作部12及び挿入部11内を挿通し、ライトガイドコネクタ15を介して光源装置3から得られる照明光を挿入部11の先端部11aに設けられ、ライトガイドファイバー16で導光された照明光を観察対象部位へ向けて配光する配光光学系17と、先端部11aに設けられ、観察対象部位の光学像を内視鏡2内へ導く対物光学系18と、挿入部11及び操作部12内を挿通し、対物光学系18で導かれた光学像を接眼部13に設けられ、イメージガイドファイバー19で導かれた光学像を射出する接眼光学系20とを有して構成されている。

[0032]

光源装置3は、照明光を発する光源ランプ31と、光源ランプ31へ電力を供給する電源回路32と、照明光路上に設けられ、観察対象部位を励起する波長を透過させる励起フィルター33と、照明光をライトガイドファイバー16の光入射端面へ集光する集光光学系34と、励起フィルター33を照明光路上に挿脱自在に挿入すべく励起フィルター33を移動させるモーター35と、光源装置3に対する操作指示を入力するための操作パネル36と、操作パネル36の操作に応じて、少なくともモーター35を駆動制御する制御回路37を有して構成されている。

[0033]

撮像装置4は、内視鏡2の接眼部13から射出される観察光となる、生体組織からの蛍光の波長成分を透過し、生体組織に照射した励起光を遮る吸収フィルター41と、観察光を結像する結像光学系42と、結像光学系42で結像された観察像を撮像して撮像信号を得る撮像手段としてのCCD43を有して構成されている。

[0034]

このように構成された医療用内視鏡では、光源ランプ31および光源ランプ31からの照明光を生体組織に導くライトガイドファイバー16によって照明光学系を形成し、この照明光学系の光路内に、特定波長の光のみを励起光として透過させる励起フィルター33を挿入する一方、生体組織から発生した蛍光が入射するイメージガイドファイバー19および観察を行う接眼光学系20および結像光学系42によって観察光学系を形成し、この観察光学系の光路内に、観察に用いる蛍光のみを透過させる吸収フィルター41を挿入している。そして、この内視鏡では、励起フィルター33を通過した励起光の照射によって生体組織から蛍光を発生させ、この蛍光に基づいて生体組織の観察を行う。

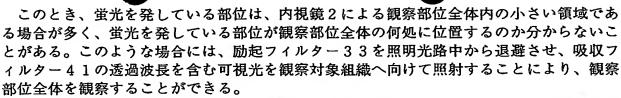
[0035]

ここで、より詳しく、第1実施形態の医療用内視鏡の作用について説明する。まず、経 内視鏡的に蛍光観察する生体組織の位置へ、挿入部11を介して先端部11aを挿入する 。そして、蛍光観察が可能な位置に、先端部11aを位置させる。次いで、生体組織を蛍 光観察可能な状態にする。

[0036]

そして、操作パネル36によりモーター35を操作して、励起フィルター33を照明光路に挿入する。すると、内視鏡2から観察対象の生体組織へ向けて励起光が照射され、励起光が照射された生体組織から蛍光が発せられる。この蛍光による観察像は、対物光学系18と、イメージガイドファイバー19と、接眼光学系20を介して、内視鏡2から射出される。内視鏡2から射出された観察像は、吸収フィルター41により、蛍光成分が抽出され、結像光学系42により、CCD43の撮像面に結像する。これにより、蛍光による被写体像が、モニター装置6に表示される。

[0037]



なお、観察対象の生体組織は、ヒトや動物の組織や細胞に限らず、他の生物の組織や細胞であってもよい。

[0038]

図2は第1実施形態の医療用内視鏡に使用するフィルターの波長と透過率との関係の分 光特性を示すグラフであり、特性曲線Dが励起フィルター33、特性曲線Eが吸収フィル ター41の透過率特性を夫々示している。

励起フィルター33の長波長側半値波長は489.5 nm、吸収フィルター41の短波 長側半値波長は494 nmであり、その間隔である波長幅は4.5 nmとなっている。

なお、励起フィルター33の短波長側半値波長は469.5 nm、吸収フィルター41 の長波長半値波長は542.7 nmである。より、詳細に各フィルターの特性について図2のグラフ (特性線図) に基づいて説明すると、励起フィルター33は、透過比率が最大の半分(50%) となる半値波長の範囲が469.5~489.5 nmであり、透過比率が0.1%以下となる波長範囲が300~459.7 nm及び490.7~1000 nmであり、透過比率が80%以上となる波長範囲が471.3~489.2 nmである、特性を有するものである。

一方、吸収フィルター41は、透過比率が最大の半分(50%)となる半値波長範囲が494.0~542.7 nmであり、透過比率が0.1%以下となる波長範囲が384.0~492.8 nm及び547.8~840 nmであり、透過比率が80%以上となる波長範囲が494.1~543.0 nmである、特性を有するものである。

なお、各フィルター33,41の特性線図においては、透過率が0.1%以下となると きの特性の線は、透過率が0%の線と区別ができなくなっている。

第1実施形態によれば、励起フィルター33の長波長側半値波長と吸収フィルター41 の短波長側半値波長との間隔が狭く、無駄な領域が少なくなるので、生体組織から蛍光を 効率良く発生させ、かつ効率良く観察することができる。

[0039]

なお、これらのフィルターは、図1および図2ではそれぞれ1枚で構成されているよう に示してあるが、実際には数枚のフィルターを組み合わせたものである。

具体的には、特性曲線Dの励起フィルター33は、図3に示すような光学特性を有するロングウェーブパス(LWP)フィルターH、ショートウェーブパス(SWP)フィルターGの2つの組み合わせにより、生体組織に照射する励起光の光学特性を決定するとともに、図4に示すように、さらに生体組織に照射する際に不要な紫外光や赤外光をカットするフィルターI, J, Kを有して構成されている。

[0040]

図4は励起フィルター33の構成を示す断面図である。図4に示す励起フィルター33を構成するフィルターのうち、蛍光観察性能に最も影響の大きいSWPフィルターGは、基板332上に、低屈折率膜及び高屈折率膜となるSiO2(波長450~550nmの屈折率が1.46~1.47)とTa2O5(波長450~550nmの屈折率が2.19~2.25)の膜を交互に積層した126層構成であり、RF印加方式のイオンプレーティング法により形成されている。このSWPフィルターGは、励起フィルター33において、励起光の波長域の長波長側を決定するフィルターとして用いるものである。このSWPフィルターGは、前記決定された長波長側の波長(半値波長が489.5nm、透過率80%のときの波長が489.2nm)よりも長波長側(490.7~627.0nmの範囲)で励起光の透過率を0.1%以下とするフィルターである。

LWPフィルターHも同様に、基板331上に、SiO2とTa2О5の膜を交互に積層した54層構成であり、RF印加方式のイオンプレーティング法により形成されている。



このLWPフィルターHは、励起フィルター33において、励起光の波長域の短波長側を決定するフィルターとして用いるものである。このLWPフィルターHは、前記決定された短波長側の波長(半値波長が469.5nm、透過率80%のときの波長が471.3nm)よりも短波長側(367.0~459.7nmの範囲)で励起光の透過率を0.1%以下とするフィルターである。

紫外光をカットするフィルター I や赤外光をカットするフィルター J, Kは、フィルター G, Hによるカット領域(蛍光観察に用いない波長の光を透過させない領域)をさらに広げるために用いるものである。これらのフィルター I, J, Kは、湿度変化により光学特性がフィルター G, Hのカット帯域に被さる範囲内でシフトしても、蛍光観察を行う励起光の波長の透過帯域に影響は無い。このため、フィルター I, J, Kは、それぞれ基板 3 3 1, 3 3 2, 3 3 3 上に、各々真空蒸着法により S i O2(波長 4 0 0 ~ 1 0 0 0 n mの屈折率が 1. 4 5 ~ 1. 4 7)と T i O2(波長 4 0 0 ~ 1 0 0 0 n mの屈折率が 2. 2 4 ~ 2. 5 8)の膜を交互に積層して構成されており、フィルター I が 4 0 層、フィルター J が 4 0 層、フィルター K が 4 6 層で形成されている。

[0041]

この励起フィルター33を構成する各フィルターI, H, G, J, Kの膜構成を表1に示す。なお、膜構成は、光学的膜厚で $\lambda/4$ を1.0として表記し、基板側から空気側に順に示してある。また、表1中、フィルターH, Gの膜構成では、Ta2O5をH、SiO2をLとし、フィルターI, J, Kの膜構成では、TiO2をH、SiO2をLとして表記した。基板331,332,333には、光学ガラスBK7を用いている。また、図4に示すように、励起フィルター33に光の入射側(光路)から基板331,332,333の順に配列し、基板331の入射側がフィルターI、出射側がフィルターHとし、基板332の入射側がフィルターG、出射側がフィルターJ、基板333の入射側と出射側が共にフィルターKとして構成してある。これらの基板331,332,333を各基板間にスペーサー334を介して両側から内枠335と外枠336とで挟み込んである。

[0042]

【表1】

名称	フィルター	層数	λ	膜構成 基板側から空気側へ
励起 フィルター	1	40層	365nm	.4717H .8376L .9153H .8793L .877H 1.0091L .8576H .9991L .8887H 1.0232L .886H 1.014L .8922H 1.0237L .8876H 1.0155L .8893H 1.0257L .8982H 1.0224L .8956H 1.0322L .8956H 1.0027L .8765H 1.0474L .921H 1.0026L .8655H 1.0313L .9293H .9546L .9049H 1.0343L .9088H .8934L 1.0019H .7405L .9492H 1.7252L
	н	54層	512nm	.7402H .2246L .5191H 1.5504L 1.1453H .5478L .6848H .6556L .7053H .7767L .857H .8891L .8515H .6819L .5828H .9274L .7852H .7995L .7907H .7973L .7752H .7906L .7781H .7897L .7744H .8002L .7763H .7891L .7741H .7983L .7914H .8038L .7841H .8006L .7934H .7843L .7566H .7731L .7722H .7973L .7861H .8127L .8117H .7858L .7947H .7813L .5139H .7856L 1.0456H .9833L .6587H .4989L .7024H 1.584L
	G	126層	562nm	4129H 1.8825L .2515H 1.1383L 1.1756H .9966L .8251H 1.0511L 1.1333H 1.0346L .883H .8834L 1.0202H 1.0063L 1.0061H 1.0011L .994H .9758L .9597H .9585L .9896H .9882L .988H .9791L .9945H .9808L .9821H .9676L .9709H .9751L .9855H .9843L .9916H .9815L .9816H .9756L .9851H .9676L .9709H .9751L .9859H .981L .9787H .9763L .9775H .9725L .9756H .9788L .9875H .9843L .9913H .9765L .9752H .9736L .9764H .9781L .9859H .9873L .9827H .9746L .9719H .9705L .9786H .983L .9825L .9827H .9768L .9771H .9746L .9781H .9705L .9811H .977L .9838H .983L .9867H .9765L .9717H .9669L .9735H .9761L .9811H .977L .9838H .983L .9867H .9765L .9717H .9669L .9735H .9774L 1.0066H .9729L .9746H .9775L .9788H .9773L .9785H .9838L .9851H .9781L .9698H .996L .9919H .9903L .9927H .975L .927H .997L 1.0023H .9923L .9791H .9746L .9738H .9669L .9612H .9769L 1.04H .9833L .9917H .9386L .9565H .9997L 1.0011H .9861L .9959H 1.0112L .9943H .9635L .9787H 1.035L 1.056H 1.0468L .9806H .5042L
	J	40層	630nm	.104H .3641L 1.5729H .384L 1.5215H .6875L 1.282H .8823L 1.0826H 1.0057L 1.0206H .9786L 1.0308H .9762L 1.0251H .9748L 1.0268H .9744L 1.0243H .9731L 1.0248H .9728L 1.0228H .9715L 1.0238H .9738L 1.0243H .9731L 1.0266H .9794L 1.0311H .9817L 1.0349H .9883L 1.0527H .9913L 1.076H 1.0609L 1.0426H .5398L
	ĸ	46層	730nm	.1138H .2469L 1.421H .1998L 1.3338H 1.0436L 1.0357H .9602L 1.0141H .9759L .978H I.0107L .962H 1.0081L .9867H .9955L 1.0037H .9949L 1.0263H 1.0164L 1.039H 1.0074L 1.0086H 1.1092L 1.1082H 1.2087L 1.2397H 1.4037L 1.2535H 1.2343L 1.1688H 1.2798L 1.2738H 1.3348L 1.2873H 1.3122L 1.2015H 1.2358L 1.2137H 1.353L 1.353H 1.4123L 1.4016H 1.3646L 1.1353H .5852L
吸収フィルター		148層	441nm	.1635H 1.7085L .4484H .9814L .9552H .904L .785H 1.0077L 1.0924H 1.018L .8801H .8507L .9695H .9719L .9872H .975L .9584H .9404L .9346H .9333L .942H .9475L .9574H .9524L .9653H .9465L .9496H .9435L .9505H .9519L .9633H .9685L .9741H .9706L .9658H .9571L .9538H .9529L .9575H .9604L .9645H .9621L .9595H .9505L .9459H .9373L .9398H .9444L .9534H .9534L .9525H .9466L .947H .9478L .9543H .961L .9683H .9718L .9731H .9728L .9724H .9725L .9731H .9738L .975H .9754L .978H .9889L .9838H .9826L .9835H .977L .9778H .9742L .9803H .9814L .9885H .9869H .9889H .9834L .9745H .9711L .9995H .9731L .9779H .9829L .9883H .9902L .9889H .9834L .9768H .9711L .9913H .9772L .9906H 1.0026L 1.0082H .9876L .9282H .9849L .9872H .9867L .9859H .9847L .9834H .9824L .9819H .982L 1.0101H .9445L .9845H .9856L .9856H .981L .9832H .9818L .9807H .981L .981H .9816L .9816H .981L .9797H .9782L .9769H .9774L .977H .979L .9824H .9854L .9874H .981L .9874H .987L .9764L .977H .979L .9822H .9854H .9854L .9874H .987L .8849H .9338L .975H 1.1998L 1.1464H .5093L 1.0826H .9846L .1.31H .7273L .8909H .7762L .9948H 1.6256L
	M	90層	604nm	2775H 1.5503L 1.0703H 1.0726L .9993H 1.1179L 1.0027H 1.0121L 1.02H 1.0214L 1.0262H 1.0129L 1.0106H 1.0153L 1.0177H 1.0175L 1.0098H 1.0072L 1.009H 1.0155L 1.0166H 1.0129L 1.007H 1.0076L 1.0106H 1.0145L 1.0131H 1.0101L 1.0075H 1.0097L 1.012H 1.0131L 1.0102H 1.0091L 1.009H 1.0116L 1.0123H 1.0119L 1.0094H 1.01L 1.0106H 1.0128L 1.0121H 1.0128L 1.0126H 1.0142L 1.0113H 1.0053L 1.0522H 1.0035L .9981H 1.04L 1.1189H .9539L 1.1072H 1.1909L 1.1473H 1.3243L 1.2349H 1.2112L 1.237H 1.2739L 1.337H 1.2942L 1.2161H 1.251L 1.2768H 1.376L 1.266H 1.2399L 1.2147H 1.292L 1.3709H 1.304L 1.2415H 1.2255L 1.2774H 1.3699L 1.2765H 1.2549L 1.2012H 1.2868L 1.3763H 1.2818L 1.2507H 1.1177L 1.1156H 1.2743L .9869H .6999L

[0043]

フィルターG、Hについての波長範囲300nmから1000nmの光学特性を図3に示す。また、フィルターI, J, Kについての波長範囲300nmから1000nmの光学特性を図5に示す。各フィルターG, H, I, J, Kは、各々が表2の波長範囲での透過率を0.1%以下にして、励起光の透過帯域以外をカットしている。

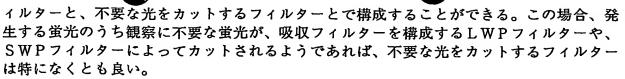
[0044]

【表2】

	I	Н	G	J	K
カット帯域	300-400nm	367-459nm	491-627nm	568-724nm	685-1000nm

[0045]

吸収フィルター41も、励起フィルター33と同様に、LWPフィルターと、SWPフ



[0046]

第1実施形態の吸収フィルター41の概略構成を図6に示す。

第1実施形態では、図2に示す特性曲線Eの吸収フィルター41は、図6に示すように、基板411の両面にそれぞれLWPフィルターLと、SWPフィルターMとを有して、SWPフィルターMにより観察に不要な蛍光がすべてカットされるように構成されている。このため、不要な光をカットするフィルターを増やす必要はない。

また、吸収フィルター41は、基板441を両側から内枠442と外枠443とで挟み込んである。基板441には、光学ガラスBK7を用いている。各フィルターL,Mの膜構成は、上記表1に示してある。なお、膜構成は、光学的膜厚で $\lambda/4$ を1.0として表記し、基板側から空気側に順に示してある。蛍光観察性能に最も影響の大きいLWPフィルターLは、RF印加方式のイオンプレーティング法により形成され、SiO2とTa2O5の膜を交互に積層して148層に構成されている。SWPフィルターMも同様に、RF印加方式のイオンプレーティング法により、SiO2とTa2O5の膜を交互に積層して90層に構成されている。フィルターL,Mについての波長範囲300nmから1000nmの光学特性を図7に示す。なお、表1中、フィルターL,Mの膜構成では、Ta2O5をH、SiO2をLとして表記した。

図7において、LWPフィルターLは、吸収フィルター41において、観察に用いる蛍光の波長域の短波長側を決定するフィルターとして用いるものである。このLWPフィルターLは、前記決定された短波長側の波長(半値波長が494.0nm、透過率80%のときの波長が494.1nm)よりも短波長側(384.0~492.8nmの範囲)で蛍光の透過率を0.1%以下とするフィルターである。

また、GWPフィルターMは、吸収フィルター41において、観察に用いる蛍光の波長域の長波長側を決定するフィルターとして用いるものである。このGWPフィルターMは、前記決定された長波長側の波長(半値波長が542.7nm、透過率80%のときの波長が543.0nm)よりも長波長側(547.8~840.0nm0 の 1%以下とするフィルターである。

なお、従って、吸収フィルター41のLWPフィルターLとSWPフィルターMは、各々が表3で示す波長範囲での透過率を0.1%以下にして、観察に用いない蛍光等をカットしている。

【表3】

	L	M
カット帯域	384.0-492.8nm	547.8-840.0nm

従って、観察に用いる蛍光の波長範囲を492.8nm~547.8nmとして、観察することになる。

RF印加方式のイオンプレーティング法で形成されたフィルターH, G, L, Mの光学特性は、湿度が10%から95%まで変化したときに半値波長の変化が $0\sim+0.1$ nmであり、いずれも0.5nm以内となっている。

光学特性の評価は、具体的には、以下の試験条件で行った。

RF印加方式のイオンプレーティング法で形成されたフィルターH, G, L, Mを、各々BK7の基板上の片面のみに成膜した基板と、励起フィルター33、吸収フィルター41とを、それぞれ用意する。

前記それぞれのものとシリカゲルを入れた容器内で、常温(20℃)で湿度10%に保持した環境下にフィルターH, G, L, Mを成膜した基板と、励起フィルター33、吸収





フィルター41を4日間さらした後、20℃95%の恒温恒湿槽に100時間投入し、その前後で分光特性の変化を調べた。試験前後の半値波長の変化を表4に示す。

【表4】

	フィルターH	フィルターG フィルターレ		フィルターM			吸収フィルター	
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	短波長側	長波長側	短波長側	長波長側
後	469.5	489.5	494	542.7	469.5	489.5	494	542.7
後	469.5	489.5	494	542.8	469.5	489.5	494	542.8
変化量	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1

単位:nm

[0047]

このように構成された第1実施形態の内視鏡を用いて生体組織の観察を行った。蛍光を極めて効率良く取り出して観察が出来るため、照明光を弱めても十分に観察することができた。そのため生体組織を変質させることも無かった。

なお、励起フィルター33のSWPフィルターGの長波長側半値波長と吸収フィルター41のLWPフィルターLの短波長側半値波長との間隔である波長幅は4.5nmであったが、フィルターG,L、即ち、励起フィルター33と吸収フィルター41の特性をシフトさせることで、波長幅を1~6nmにしても観察できる結果に大きな差はなく、いずれも生体組織を明るい状態で観察することができた。

[0048]

また、フィルターH、G、L、MをRF印加方式のイオンプレーティング法で形成したものに代えて、イオンアシスト法やスパッタリング法、あるいはイオンビームスパッタリング法で形成したものを用いても、同様の結果が得られた。また、膜を形成するためのTa₂O₅に代えて、Nb₂O₅、TiO₂、あるいはこれらのいずれかの混合物を用いると、フィルターの膜構成が変わるが、同様の結果が得られた。

なお、第1実施形態において、図4や図6に示す例では、励起フィルター33、吸収フィルター41の基板にBK7の光学ガラスを用いたが、不要な波長帯域の励起光あるいは蛍光をカットするような、紫外に吸収能力のある吸収ガラスや可視光を吸収する色ガラスを、光学ガラスに替えて用いても観察に問題なく、カットの効率を上げることができる。

[0049]

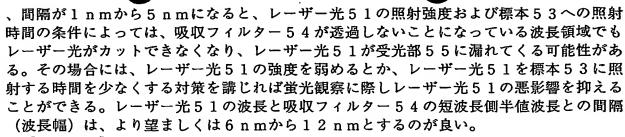
第2実施形態

図8は本発明の蛍光観察用装置の第2実施形態にかかる蛍光強度測定器の光学系の概略構成図である。

図8に示す第2実施形態の測定器の光学系は、不図示のレーザー光源から出た波長488nm、強度800mWのレーザー光51が励起光としてミラー52により光路を曲げられて標本載置台53a上の標本53を照射する。この励起光の照射によって、標本53から蛍光が発生する。吸収フィルター54は標本53から発生した蛍光のみを選択的に透過させる。この蛍光の強度を、CCD、およびCCDで検出した信号を電流値に変更した後に表示する機能を有する受光部55で測定することにより、蛍光が観察可能になるようにシステムが構成されている。

[0050]

吸収フィルター54は、第1実施形態の吸収フィルター41と同様の構成のものを用いている。励起光として機能するレーザー光51の波長は488nm、吸収フィルター54の短波長側半値波長は494nmであり、レーザー光51の波長と吸収フィルター54の短波長側半値波長との間隔である波長幅は6nmとなっている。このため、標本53から発生した蛍光を効率良く取り出し受光部55で高感度な状態で測定することができる。この間隔(波長幅)は、吸収フィルター54の特性をシフトさせる、即ち、吸収フィルター54の分光透過率特性における短波長側半値波長を、レーザー光51の波長側に近づけるようにあるいはレーザー光51の波長側から遠ざけるように、膜構成を変化させることで、1nmから12nmに可変させても、いずれも高感度に測定することができた。ただし



[0051]

また、RF印加方式のイオンプレーティング法で形成した吸収フィルター 5.4 を構成するLWPフィルターLおよびSWPフィルターMを、イオンアシスト法やイオンビームスパッタリング法で形成したものにしても同様の結果が得られた。また、フィルターLおよびフィルターMの膜を形成するための Ta_2O_5 に代えて Nb_2O_5 、 TiO_2 、あるいはこれらいずれかの混合物を用いても、これらの膜の屈折率を用いてフィルター膜厚を構成することと、同様の効果が得られた。

[0052]

第3実施形態

第1実施形態の励起フィルター33、吸収フィルター41を、図9のフィルターの波長と透過率との関係を示すグラフに示した特性を有するフィルターに変更し、第3実施形態とする。

励起フィルター33の長波長側半値波長は459.5nm、吸収フィルター41の短波 長側半値波長は462.8nmであり、その間隔である波長域は3.3nmとなっている

より詳細に各フィルターの特性について図9のグラフ(特性線図)に基づいて説明すると、励起フィルター33は、透過率が最大のときの半分(50%)となる半値波長の範囲が433.4~459.5 nmであり、透過率が0.1%以下となる波長の範囲が300~421.1 nmおよび460.4 nm~1000 nmであり、透過率が80%となる波長の範囲が435.7~459.3 nmである、透過率特性を有するものである。

なお、透過率が 0.1%以下となるときの特性の線は、透過率が 0%の線と区別が出来なくなる。

[0053]

一方、吸収フィルター41は、透過率が最大の時の半分(50%)となる半値波長の範囲が462.8~487.6 nmであり、透過率が0.1%以下となる波長範囲が334~461.1 nmおよび494.2~810 nmであり、透過率が80%以上となる波長範囲が463.2~486.4 nmである、特性を有するものである。なお、透過率が0.1%以下となるときの特性の線は、透過率が0%の線と区別が出来なくなる。

励起フィルター33を構成するフィルター(I, H, G, J, K)のうち、不要な紫外光や赤外光をカットするフィルターI, J, Kは第1実施形態で用いた成膜材料や膜特性を有するフィルターを用いた。LWPフィルターH、SWPフィルターGの特性を図10に示す。

[0054]

また、蛍光観察性能に最も影響の大きいSWPフィルターGは、基板上にSiO2(波長400~650 nmの屈折率が1.46~1.47)とTiO2(波長400~650 nmの屈折率が2.45~2.61)の膜を交互に積層した126層構成であり、イオンガンを用いたイオンアシスト法により形成されている。LWPフィルターHも同様に、イオンガンを用いたイオンアシスト法により、基板上にSiO2(波長400~650 nmの屈折率が1.46~1.47)とTiO2(波長400~650 nmの屈折率が2.45~2.61)の膜を交互に積層した32層で構成されている。

表5に膜構成を示す。

[0055]



【表5】

名称	フィルター	層数	λ	膜構成 基板側から空気側へ
励起 フィルター	I	40層	365nm	.4717H .8376L .9153H .8793L .877H 1.0091L .8576H .9991L .8887H 1.0232L .886H 1.014L .8922H 1.0237L .8876H 1.0155L .8893H 1.0257L .8982H 1.0224L .8956H 1.0322L .8956H 1.0027L .8765H 1.0474L .921H 1.0026L .8655H 1.0313L .9293H .9546L .9049H 1.0343L .9088H .8934L 1.0019H .7405L .9492H 1.7252L
	Н	32層	446nm	.4636H .5368L .87H .7643L .6606H .8102L .7366H .8177L .7406H .8178L .738H .8172L .7425H .8222L .7451H .8248L .7465H .8236L .7434H .8205L .7412H .8216L .7443H .8218L .7403H .8174L .7392H .7664L .6448H .8143L .6443H 1.435L
	G	126層	541nm	.4129H 1.8825L .2515H 1.1383L 1.1756H .9966L .8251H 1.0511L 1.1333H 1.0346L .883H .8834L 1.0202H 1.0063L 1.0061H 1.0011L .994H .9758L .9597H .9585L .9896H .9882L .988H .9791L .9945H .9808L .9821H .9676L .9709H .9751L .9855H .9843L .9916H .9815L .9816H .9756L .9681H .9682L .982H .989L .9869H .981L .9787H .9763L .9775H .9725L .9756H .9788L .9875H .9843L .9813H .9765L .9756H .9736L .9754H .9781L .9859H .9873L .9827H .9746L .974H .9765L .9756H .9831L .9827H .9768L .977H .9736L .9811H .977L .9838H .9825L .9827H .9768L .977H .9738L .978H .9765L .9811H .977L .9838H .983L .9857H .9765L .9717H .9669L .9735H .9774L 1.0066H .9729L .9746H .9775L .9788H .9773L .9785H .9838L .9854H .9781L .9698H .969L .994 .9952H .975L .927H .997L 1.0023H .9923L .9791H .9746L .9738H .9669L .9612H .9769L 1.04H .9833L .9917H .9366L .9565H .9997L 1.0011H .9861L .9959H 1.0112L .9943H .9635L .9787H 1.035L 1.056H 1.0468L .9806H .5042L
	J	40層	630nm	.104H .3641L 1.5728H .384L 1.5215H .6875L 1.282H .8823L 1.0826H 1.0057L 1.0206H .9786L 1.0308H .9762L 1.0251H .9748L 1.0268H .9744L 1.0243H .9731L 1.0248H .9728L 1.0228H .9715L 1.0238H .9738L 1.0243H .9731L 1.0266H .9794L 1.0311H .9817L 1.0349H .9883L 1.0527H .9913L 1.076H 1.0609L 1.0426H .5398L
	K	46 %	730nm	.1138H .2469L 1.421H .1998L 1.3338H 1.0436L 1.0357H .9602L 1.0141H .9759L .978H 1.0107L .962H 1.0081L .9867H .9955L 1.0037H .9949L 1.0263H 1.0164L 1.039H 1.0074L 1.0086H 1.1092L 1.1082H 1.2087L 1.2397H 1.4037L 1.2535H 1.2343L 1.1688H 1.2798L 1.2738H 1.3348L 1.2873H 1.3122L 1.2015H 1.2358L 1.2137H 1.353L 1.353H 1.4123L 1.4016H 1.3646L 1.1353H .5852L
吸収 フィルター		148磨	400nm	.1635H 1.7085L .4484H .9814L .9552H .904L .785H 1.0077L 1.0924H 1.0178L .8801H .8507L .9695H .9719L .9872H .9752L .9584H .9404L .9346H .9333L .942H .9475L .9574H .9524L .9653H .9465L .9496H .9435L .9505H .9519L .963H .9685L .9741H .9706L .9658H .9571L .9538H .9529L .9575H .9604L .9645H .9621L .9595H .9505L .9459H .9373L .9398H .9444L .9534H .9534H .9534L .9525H .9466L .947H .9478L .9543H .961L .9683H .9718L .9731H .9728L .9724H .9725L .9731H .9738L .975H .9754L .9889H .9826L .9835H .9725L .9731H .9732L .975H .9754L .9869H .9869H .9869H .9783L .9745H .9711L .9995H .9731L .9779H .9829L .9883H .9902L .9889H .9834L .9768H .9711L .9959H .9732L .9704H .0026L 1.0082H .9876L .9282H .9849L .9872H .9867L .9859H .9847L .9834H .9824L .9819H .982L 1.0101H .9445L .9845H .9851 .9859H .9843L .9832H .9818L .9807H .981 .9799H .9803L .9816L .9816H .9816 .9816 .9816 .9879H .9782L .9769H .9779L .9779H .9782L .9769H .9774 .9791 .9822H .11464H .5093L 1.0826H .9846L .131H .7273L .8809H .7762L .9948H 1.6256L
	м	80層	558nm	.2775H 1.5503L 1.0703H 1.0726L .9993H 1.1179L 1.0027H 1.0121L 1.02H 1.0214L 1.0262H 1.0129L 1.0106H 1.0153L 1.0177H 1.0175L 1.0098H 1.0072L 1.0075H 1.0097L 1.012H 1.0131L 1.0102H 1.0091L 1.009H 1.0116L 1.0123H 1.0119L 1.009H 1.01L 1.0106H 1.0128L 1.0121H 1.0128L 1.0126H 1.0142L 1.0113H 1.0053L 1.0522H 1.0035L 1.9981H 1.04L 1.1189H .9539L 1.1072H 1.1909L 1.1473H 1.3243L 1.2349H 1.2112L 1.2337H 1.2739L 1.337H 1.2942L 1.2161H 1.251L 1.2768H 1.376L 1.268H 1.2399L 1.2147H 1.292L 1.3709H 1.304L 1.2415H 1.2255L 1.2774H 1.3699L 1.2765H 1.2549L 1.2012H 1.2868L 1.3763H 1.2818L 1.2507H 1.1177L 1.1156H 1.2743L .9869H .6999L

表 5 中、フィルターG、Hの膜構成では、 TiO_2 をH、 SiO_2 をLとし、フィルター I, J, Kの膜構成では、 TiO_2 をH、 SiO_2 をLとした。

[0056]

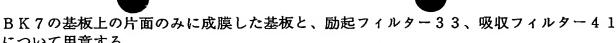
吸収フィルター41も、第1実施形態と同様に、基板411の両面にL, Mのフィルターにより構成した。この際LWPフィルターLは、イオンガンを用いたイオンアシスト法により、148層で構成されている。SWPフィルターMも同様に、イオンガンを用いたイオンアシスト法により、80層で構成されている。フィルターL, Mについての波長範囲300~1000nmの分光特性を図11に示す。

イオンガンを用いたイオンアシスト法で形成されたフィルターH, G, L, Mの光学特性は、湿度が10%から95%まで変化したときに半値波長の変化が $0\sim+0.5$ nmであり、いずれも0.5 nm以内となっている。

[0057]

具体的には、以下の試験条件で行った。

イオンガンを用いたイオンアシスト法で形成されたフィルターH,G,L,Mを、各々



シリカゲルを入れた容器内で、常温(20°C)で湿度 10%に保持した環境下にフィルターH,G,L,Mを成膜した基板と、励起フィルター 33、吸収フィルター 41 を 4 日間さらした後、20°C 95%の恒温恒湿槽に 100時間投入し、その前後で分光特性の変化を調べた。試験前後の半値波長の変化を表 6 に示す。

【表 6】

	フィルターH	フィルターG	フィルターL	フィルターM	励起フィル		吸収フィル	
	<u> </u>		L		短波長側	長波長側	短波長側	長波長側
前後	433.4	459.5	462.8	487.6	433.4	459.5	462.8	487.6
後	433.4	459.8	462.8	488.1	433.4	459.8	462.8	488.1
変化量.	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.5

単位:nm

[0058]

第3実施形態によれば、蛍光観察性能に最も影響の大きい励起フィルター33の長波長側と吸収フィルター41の短波長側の高屈折率材料を、第1実施形態に用いたTa2O5に比べて屈折率の高いTiO2を用いることで急峻な特性を得ることができるため、励起フィルター33の長波長側半値波長と吸収フィルター41の短波長側半値波長との間隔を第1実施形態に比べてより狭くでき、生体組織から蛍光を効率よく発生させ、かつ効率よく観察することができる。

本実施形態では、 TiO_2 を用いたが、 TiO_2 と Ta_2O_5 、あるいは Nb_2O_5 あるいはこれらいずれかの混合物を用いても、これらの膜の屈折率を用いてフィルター膜厚を構成することで、同様の効果が得られた。

[0059]

第4実施形態

第1実施形態の励起フィルター33、吸収フィルター41を、図12のフィルターの波長と透過率との関係を示すグラフに示した特性を有するフィルターに変更し、第4実施形態とする。

励起フィルター33の長波長側半値波長は561.5 n m、吸収フィルター41の短波 長側半値波長は567.5 n mであり、その間隔である波長域は6.0 n mとなっている

より詳細に各フィルターの特性について図12のグラフ(特性線図)に基づいて説明すると、励起フィルター33は、透過率が最大のときの半分(50%)となる半値波長の範囲が509.7~561.5 nmであり、透過率が0.1%以下となる波長の範囲が300~500.1 nm以下および562.7~1000 nmであり、透過率が80%となる波長の範囲が511.2~561.2 nmである透過率特性を有するものである。

なお、透過率が0.1%以下となるときの特性の線は、透過率が0%の線と区別が出来なくなる。

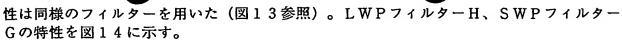
[0060]

一方、吸収フィルター41は、透過率が最大の時の半分(50%)となる半値波長範囲が567.5~641.1 nmであり、透過率が0.1%以下となる波長範囲が424~563.9 nmおよび646.7~1030 nmであり、透過率が80%以上となる波長範囲が568.0~640.1 nmである、特性を有するものである。

なお、透過率が0.1%以下となるときの特性の線は、透過率が0%の線と区別が出来なくなる。

[0061]

励起フィルター33を構成するフィルターのうち、不要な紫外光や赤外光をカットするフィルターは、第1実施形態で用いたI, J, Kのうち、第1実施形態でJを用いていたフィルター位置をIとして、フィルターI, K各々2面ずつの構成とし、成膜材料や膜特



[0062]

また、蛍光観察性能に最も影響の大きいSWPフィルターGは、基板上にSiO2(波長400~650 nmの屈折率が1.46~1.47)とNb2O5(波長400~650 nmの屈折率が2.26~2.48)の膜を交互に積層した90層構成であり、SiO2、Nb2O5をそれぞれ出発材料(ターゲット材料)としたRFスパッタリング法により形成されている。LWPフィルターHも同様に、RFスパッタリング法により、基板上にSiO2(波長400~650 nmの屈折率が1.46~1.47)とNb2O5(波長400~650 nmの屈折率が2.26~2.48)の膜を交互に積層した54層で構成されている。

表7に膜構成を示す。

[0063]

【表7】

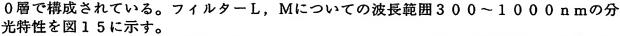
名称	フィルター	層数	λ	膜構成 基板側から空気側へ
励起 フィルター	I .	40窟	365nm	.4717H .8376L .9153H .8793L .877H 1.0091L .8576H .9991L .8887H 1.0232L .886H 1.014L .8922H 1.0237L .8876H 1.0155L .8893H 1.0257L .8982H 1.0224L .8956H 1.0322L .8956H 1.0027L .8765H 1.0474L .921H 1.0026L .8655H 1.0313L .9293H .9546L .9049H 1.0343L .9088H .8934L 1.0019H .7405L .9492H 1.7252L
	H	54層	548nm	.7402H .2246L .5191H 1.5504L 1.1453H .5478L .6848H .6556L .7053H .7767L .857H .8891L .8515H .6819L .5828H .9274L .7852H .7995L .7907H .7973L .7752H .7906L .7761H .7897L .7744H .8002L .7763H .7891L .7741H .7983L .7914H .8038L .7841H .8006L .7934H .7843L .7566H .7731L .7722H .7973L .7881H .8127L .8117H .7858L .7947H .7813L .5139H .7856L 1.0456H .9833L .6587H .4989L .7024H 1.584L
	G	90層	629rım	.2775H 1.5503L 1.0703H 1.0726L .9993H 1.1179L 1.0027H 1.0121L 1.02H 1.0214L 1.0262H 1.0129L 1.0106H 1.0153L 1.0177H 1.0175L 1.0098H 1.0072L 1.009H 1.0155L 1.0166H 1.0129L 1.007H 1.0076L 1.0106H 1.0145L 1.0131H 1.0101L 1.0075H 1.0097L 1.012H 1.0131L 1.0102H 1.0091L 1.009H 1.0116L 1.0123H 1.0119L 1.009H 1.01L 1.0106H 1.0128L 1.0121H 1.0128L 1.0126H 1.0142L 1.0113H 1.0053L 1.0522H 1.0035L .9981H 1.04L 1.1189H .9539L 1.1072H 1.1909L 1.1473H 1.3243L 1.2349H 1.2112L 1.2337H 1.2739L 1.337H 1.2942L 1.2161H 1.251L 1.2768H 1.376L 1.268H 1.2399L 1.2147H 1.292L 1.3709H 1.304L 1.2415H 1.255L 1.2774H 1.3699L 1.2765H 1.2549L 1.2012H 1.2868L 1.376H 1.2818L 1.2507H 1.1177L 1.1156H 1.2743L .9869H .6999L
	к	46層	730nm	.1138H .2469L 1.421H .1998L 1.3338H 1.0436L 1.0357H .9602L 1.0141H .9759L .978H 1.0107L .962H 1.0081L .9867H .9955L 1.0037H .9949L 1.0263H 1.0164L 1.039H 1.0074L 1.0086H 1.1092L 1.1082H 1.2087L 1.2397H 1.4037L 1.2535H 1.2343L 1.1688H 1.2798L 1.2738H 1.3348L 1.2873H 1.3122L 1.2015H 1.2358L 1.2137H 1.353L 1.353H 1.4123L 1.4016H 1.3646L 1.1353H .5852L
吸収 フィルター	- <u>L</u>	130層	500nm	.1635H 1.7085L .4484H .9814L .9552H .904L .785H 1.0077L 1.0924H 1.0178L .8801H .8507L .9695H .9719L .9872H .9752L .9584H .9404L .9346H .9333L .942H .9475L .9574H .9524L .9653H .9465L .9496H .9435L .9505H .9519L .963H .9685L .9741H .9706L .9658H .9571L .9538H .9529L .9575H .9604L .9645H .9621L .9595H .9505L .9459H .9373L .9398H .9444L .9534H .9534L .9525H .9466L .947H .9478L .9543H .961L .9683H .9718L .9731H .9728L .9724H .9725L .9745H .9711L .9995H .9733L .9779H .9829L .9883H .9902L .9889H .9834L .9768H .9711L .9913H .9772L .9906H 1.0026L 1.0082H .9876L .9899H .9849L .9872H .9867L .9859H .9847L .9834H .9824L .9819H .982L .9101H .9445L .9845H .985L .9859H .9847L .9834H .9814L .9807H .9816L .979H .9782L .9769H .9764L .9779L .9822H .9824L .9819H .9764L .977H .979L .9822H .9854L .9874H .987L .8849H .9338L .9751H 1.1998L .979H .9782L .9488H 1.6256L
	м	90 F	720nm	2775H 1.5503L 1.0703H 1.0726L .9993H 1.1179L 1.0027H 1.0121L 1.02H 1.0214L 1.0262H 1.0129L 1.0106H 1.0153L 1.0177H 1.0175L 1.0098H 1.0072L 1.009H 1.0155L 1.0166H 1.0129L 1.007H 1.0076L 1.0106H 1.0145L 1.0131H 1.0101L 1.0075H 1.0097L 1.012H 1.0131L 1.0102H 1.0091L 1.0099H 1.0116L 1.0123H 1.019L 1.0094H 1.01L 1.0106H 1.0128L 1.0121H 1.0128L 1.0123H 1.0113H 1.0053L 1.0522H 1.0035L .9981H 1.04L 1.1189H .9539L 1.1072H 1.1909L 1.1473H 1.3243L 1.2349H 1.2112L 1.2337H 1.2739L 1.3379H 1.2942L 1.2161H 1.255L 1.2768H 1.376L 1.268H 1.2399L 1.2147H 1.292L 1.3709H 1.304L 1.2415H 1.2255L 1.2774H 1.3699L 1.2765H 1.2549L 1.21012H 1.2868L 1.3763H 1.2818L 1.2507H 1.1177L 1.1156H 1.2743L .9869H .6999L

表 7 中、フィルターG、Hの膜構成では、N b $_2$ O $_5$ を H、S i O $_2$ を L と し、フィルター I, J, Kの膜構成では、N b $_2$ O $_5$ を H、S i O $_2$ を L と した。

[0064]

吸収フィルター41も、第1実施形態と同様に、基板411の両面にL, Mのフィルターにより構成した。この際、LWPフィルターLは、RFスパッタリング法により、130層で構成されている。SWPフィルターMも同様に、RFスパッタリング法により、9





RFスパッタリング法で形成されたフィルターH, G, L, Mの光学特性は、湿度が10%から95%まで変化したときに半値波長の変化が $0\sim+0.2$ nmであり、いずれも0.5 nm以内となっている。

[0065]

具体的には、以下の試験条件で行った。

RFスパッタリング法で形成されたフィルターH, G, L, Mを、各々BK7の基板上の片面のみに成膜した基板と、励起フィルター33、吸収フィルター41について用意する。

シリカゲルを入れた容器内で、常温(20°C)で湿度10%に保持した環境下にフィルターH, G, L, Mを成膜した基板と、励起フィルター33、吸収フィルター4184日間さらした後、20°C95%の恒温恒湿槽に100時間投入し、その前後で分光特性の変化を調べた。試験前後の半値波長の変化を表8に示す。

[0066]

【表8】

	フィルターH	フィルターG	フィルターL	フィルターM	励起フィル		吸収フィル	
					短波長側	長波長側	短波長側	長波長側
前	509.7	561.5	567.5	641.1	509.7	561.5	567.5	641.1
後	509.7	561.6	567.6	641.3	509.7	561.6	567.6	641.3
変化量	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2

単位:nm

[0067]

第4の実施形態によれば、励起フィルター33の長波長側半値波長と吸収フィルター41の短波長側半値波長との間隔を広くとった上で、蛍光観察性能に最も影響の大きい励起フィルター33の長波長側と吸収フィルター41の短波長側の高屈折率材料を、第1実施形態に用いたTa2O5に比べて屈折率の高いNb2O5を用いることで層数が少なくとも、生体組織から蛍光を効率よく発生させ、かつ効率よく観察することができる。

本実施形態では、 Nb_2O_5 を用いたが、 Nb_2O_5 と Ta_2O_5 、あるいは TiO_2 あるいはこれらいずれかの混合物を用いても、これらの膜の屈折率を用いてフィルター膜厚を構成することで、同様の効果が得られた。

また、フィルターH, G, L, MをRFスパッタリング法で形成したものに代えて、イオンアシスト法やRF印加方式のイオンプレーティング法、あるいはイオンビームスパッタリング法で形成したものを用いても、同様の結果が得られた。

[0068]

第1及び第2比較例

第1実施形態および第3実施形態の比較例として、第1実施形態および第3実施形態におけるフィルターHの半値波長と等しい半値波長になるように SiO_2 (波長 $400\sim650$ nmの屈折率が $1.45\sim1.47$)、 TiO_2 (波長 $400\sim650$ nmの屈折率が $2.29\sim2.50$)を用いてBK7の基板上の片面のみに真空蒸着法で成膜し、それぞれ第1比較例、第2比較例とした。G, L, Mについては層数が多く、真空蒸着法では困難なため、Hのみについて比較を行った。

膜構成を以下の表 9 に示す。

[0069]



フィルター	層数	λ	膜構成 基板側から空気側へ
比較例1 H	54層	457nm	.7402H .2246L .5191H 1.5504L 1.1453H .5478L .6848H .6556L .7053H .7767L .857H .8891L .8515H .6819L .5828H .9274L .7852H .7995L .7907H .7973L .7752H .7906L .7781H .7897L .7744H .8002L .7763H .7891L .7741H .7983L .7914H .8038L .7841H .8006L .7934H .7843L .7566H .7731L .7722H .7973L .7881H .8127L .8117H .7858L .7947H .7813L .5139H .7856L 1.0456H .9833L .6587H .4989L .7024H 1.584L
比較例2 H	32層	498nm	.4636H .5368L .87H .7643L .6606H .8102L .7366H .8177L .7406H .8178L .738H .8172L .7425H .8222L .7451H .8248L .7465H .8236L .7434H .8205L .7412H .8216L .7443H .8218L .7403H .8174L .7392H .7664L .6448H .8143L .6443H 1.435L

[0070]

また、励起フィルター33を構成するLWPフィルターHに関し、第1実施形態と比較した第1比較例における分光特性を図16に、第3実施形態と比較した第2比較例における分光特性を図17に示す。

これらの基板について、湿度を10%から95%まで変化させた際の半値波長の変化量を以下の表10に示す。

【表10】

	第1の比較形態	第2の比較形態
	フィルターH	フィルターH
前	469	433
<u>前</u> 後	473.5	438
変化量	4.5	5.0

単位:nm

[0071]

第1及び第2比較例では、第1及び第3実施形態の特性と比べ、湿度による変化が大きいため、蛍光観察に励起フィルターおよび吸収フィルターに適用する際に励起フィルターの長波長側半値波長と吸収フィルターの短波長側半値波長との間隔を広くとらなければならない。

[0072]

第5実施形態

第2実施形態における吸収フィルター54の代わりに、第3実施形態における吸収フィルターを用いて第5実施形態とした。また、標本53を、レーザー光源から出た波長451.1nm、強度800mWのレーザー光51により蛍光が発生する標本53に変更した

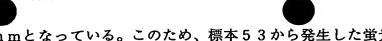
レーザー光51の波長は451.1nm、吸収フィルター54の短波長側半値波長は462.8nmであり、レーザー光51と吸収フィルター54の短波長側半値波長との間隔である波長幅は11.7nmとなっている。このため、標本53から発生した蛍光を効率よく取り出し、受光部55で高感度な状態で測定することができた。

[0073]

第6実施形態

第2実施形態における吸収フィルター54の代わりに、第4実施形態における吸収フィルターを用いて第6実施形態とした。また、標本53を、レーザー光源から出た波長563.5 nm、強度800mWのレーザー光51により蛍光が発生する標本53に変更した

レーザー光51の波長は563.5 nm、吸収フィルター54の短波長側半値波長は567.5 nmであり、レーザー光51と吸収フィルター54の短波長側半値波長との間隔



である波長幅は4 n mとなっている。このため、標本53から発生した蛍光を効率よく取り出し、受光部55で高感度な状態で測定することができた。

【図面の簡単な説明】

[0074]

【図1】本発明の蛍光観察用装置の第1実施形態にかかる、蛍光観察を行うことにより生体の疾患の有無等の診断を行う医療用内視鏡及びその光学系の概略構成図である

【図2】第1実施形態の医療用内視鏡に使用するフィルターの波長と透過率との関係の分光特性を示すグラフであり、特性曲線Dが励起フィルター33、特性曲線Eが吸収フィルター41の透過率特性を夫々示している。

【図3】図1及び図2に示す特性曲線Dの励起フィルター33を構成するロングウェーブパス(LWP)フィルターH、ショートウェーブパス(SWP)フィルターGの光学特性を示すグラフである。

【図4】励起フィルター33の構成を示す断面図である。

【図 5】図1及び図2に示す特性曲線Dの励起フィルター33を構成するフィルターI、J、Kの光学特性を示すグラフである。

【図6】特性曲線Eの吸収フィルター41の構成を示す断面図である。

【図7】特性曲線Eの吸収フィルター41を構成するLWPフィルターL、SWPフィルターMの透過率特性を示すグラフである。

【図8】本発明の蛍光観察用装置の第2実施形態にかかる蛍光強度測定器の光学系の概略構成図である。

【図9】第3実施形態の医療用内視鏡に使用するフィルターの波長と透過率との関係の分光特性を示すグラフであり、特性曲線Dが励起フィルター33、特性曲線Eが吸収フィルター41の透過率特性を夫々示している。

【図10】図9に示す特性曲線Dの励起フィルター33を構成するLWPフィルターH、SWPフィルターGの光学特性を示すグラフである。

【図11】図9に示す特性曲線Eの吸収フィルター41を構成するLWPフィルター L、SWPフィルターMの光学特性を示すグラフである。

【図12】第4実施形態の医療用内視鏡に使用するフィルターの波長と透過率との関係の分光特性を示すグラフであり、特性曲線Dが励起フィルター33、特性曲線Eが吸収フィルター41の透過率特性を夫々示している。

【図13】第4実施形態の医療用内視鏡に使用する励起フィルター33の構成を示す 断面図である。

【図14】図12に示す特性曲線Dの励起フィルター33を構成するLWPフィルターH、SWPフィルターGの光学特性を示すグラフである。

【図15】図12に示す特性曲線Eの吸収フィルター41を構成するLWPフィルターL、SWPフィルターMの光学特性を示すグラフである。

【図16】第1実施形態と第1比較例における励起フィルター33を構成するLWPフィルターHの分光特性を比較して示すグラフである。

【図17】第3実施形態と第2比較例における励起フィルター33を構成するLWPフィルターHの分光特性を比較して示すグラフである。

【図18】所定の分光特性を有する励起光1を照射して蛍光観察を行う際、標本への励起光1の照射によって励起光1の波長領域よりも長波長の波長領域を有する蛍光2が発生する関係を模式的に示す分光特性グラフである。

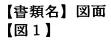
【符号の説明】

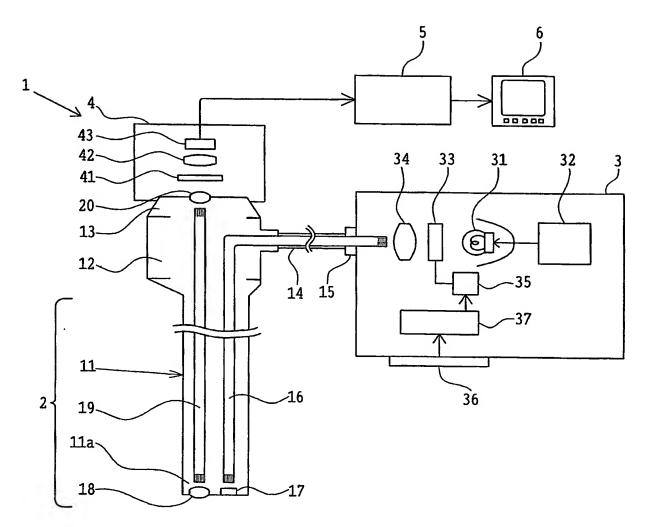
[0075]

- 1 蛍光観察用装置
- 2 内視鏡
- 3 光源装置
- 4 撮像装置

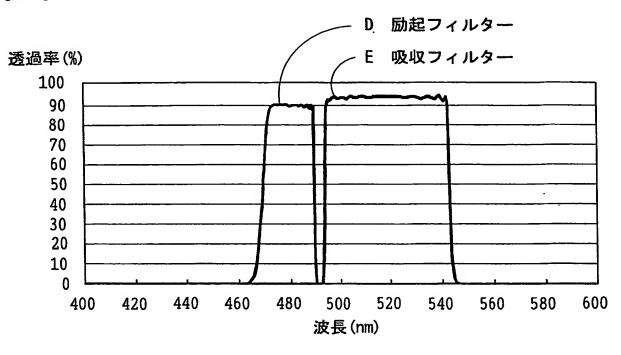
```
ページ: 19/E
```

```
ビデオプロセッサー
 5
        モニター装置
 6
 1 1
        挿入部
 1 1 a
        先端部
 1 2
        操作部
 1 3
        接眼部
        ライトガイドケーブル
 1 4
 1 5
        ライトガイドコネクタ
 16
        ライトガイドファイバー
 1 7
        配光光学系
 18
        対物光学系
         イメージガイドファイバー
 1 9
 2 0
        接眼光学系
 3 1
        光源ランプ
 3 2
        電源回路
 3 3
        励起フィルター
 3 4
        集光光学系
 3 5
        モーター
 3 6
        操作パネル
 3 7
        制御回路
 41,54 吸収フィルター
        結像光学系
 4 2
 4 3
         CCD
 5 1
         レーザー光
 5 2
         ミラー
 5 3
        標本
 5 3 a
        標本載置台
 5 5
        受光部
 6 1
        励起光 (の透過率特性)
 6 1 a
        励起光のピーク(の透過率特性)
 6 2
         蛍光 (の透過率特性)
 6 2 a
         蛍光のピーク (の透過率特性)
 6 3
        励起フィルター (の透過率特性)
 6 4
        吸収フィルター (の透過率特性)
 3 3 1, 3 3 2, 3 3 3, 4 4 1
                           基板
 3 3 4
         スペーサー
 3 3 5, 4 4 2
                内枠
 3 3 6 , 4 4 3
                外枠
 Α
        励起フィルターの長波長側半値波長
 В
         吸収フィルターの短波長側半値波長
 С
        励起フィルターの長波長側半値波長と吸収フィルターの短波長側半値波長
との間隔
 H, L
         ロングウェーブパス(LWP)フィルター
 G, M
         ショートウェーブパス(SWP)フィルター
         紫外光をカットするフィルター
 Ι
 J, K
        赤外光をカットするフィルター
```

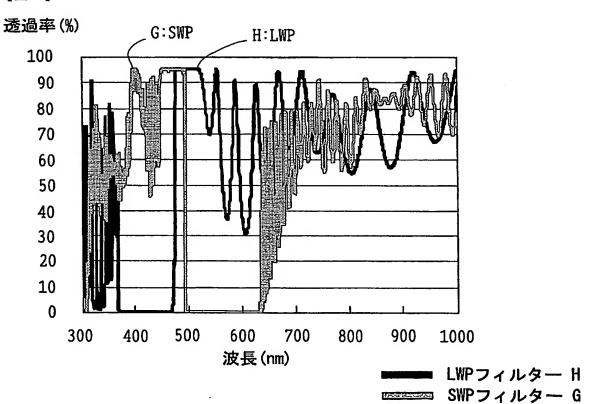




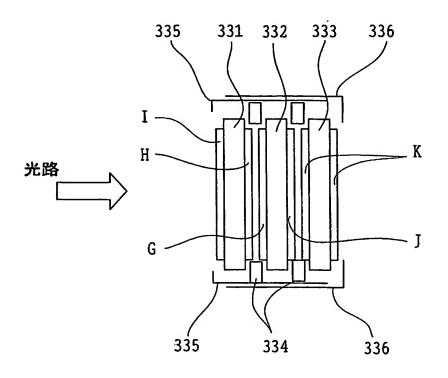
【図2】



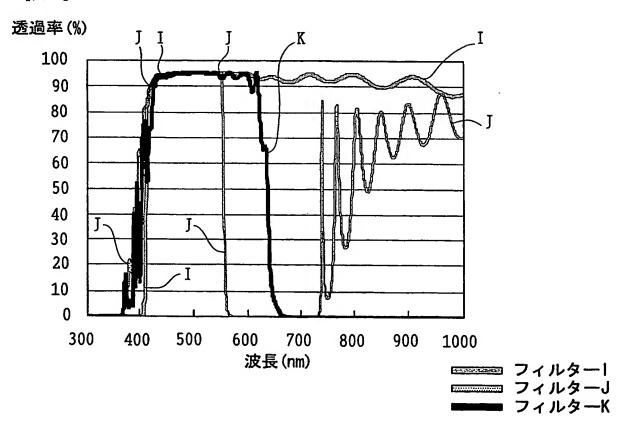
【図3】



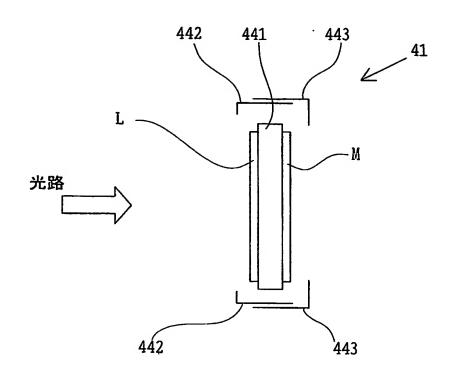
【図4】



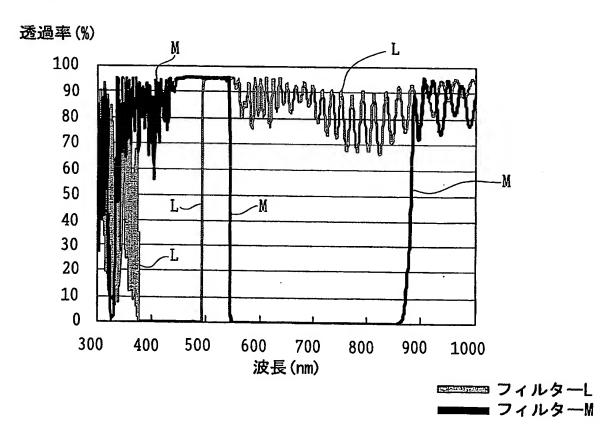
【図5】



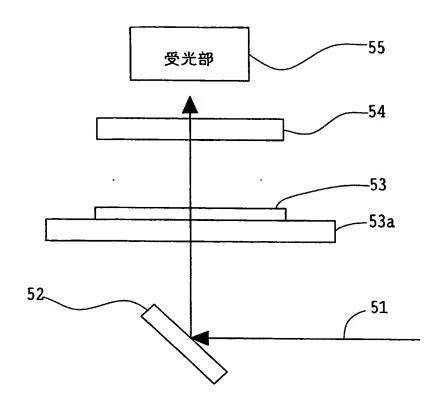
【図6】



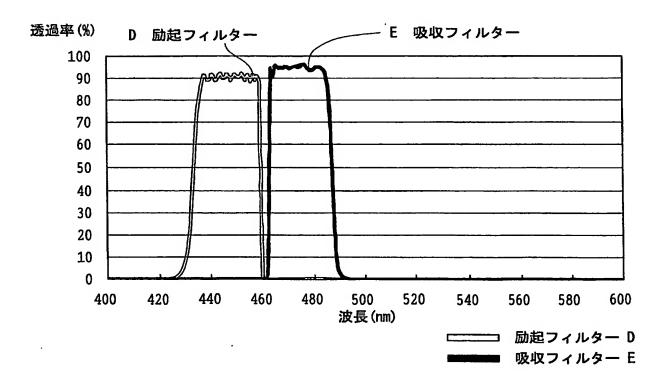
【図7】



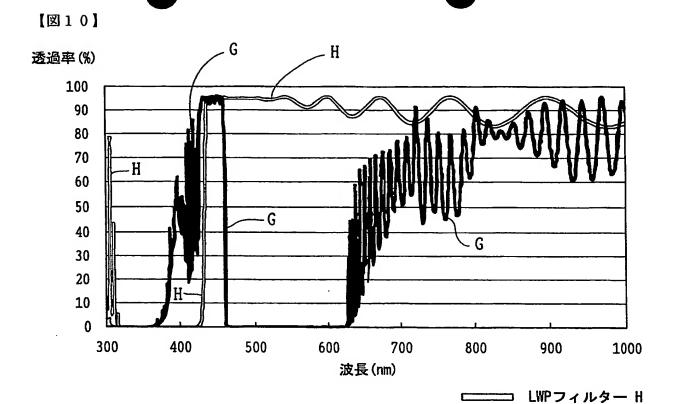
【図8】

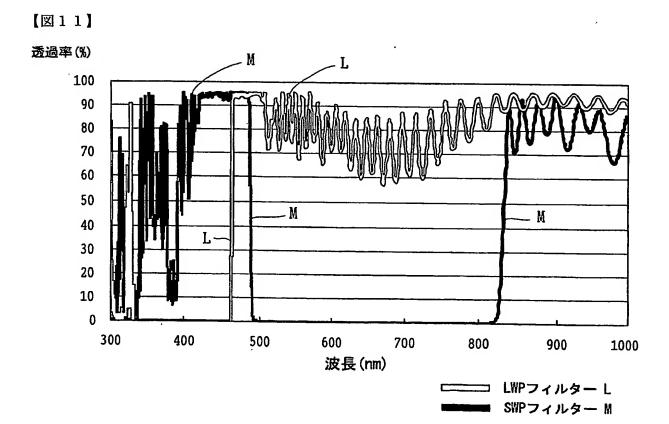


【図9】

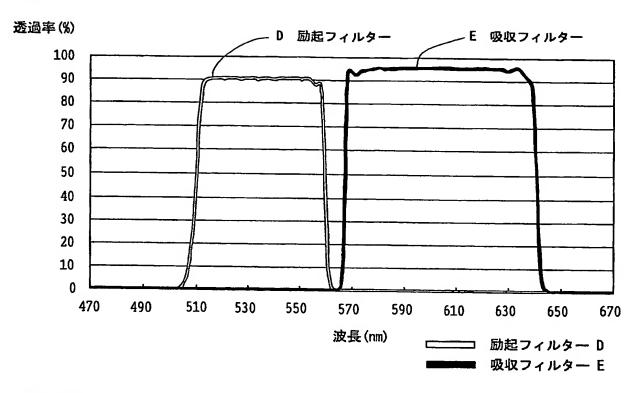


SWPフィルター G

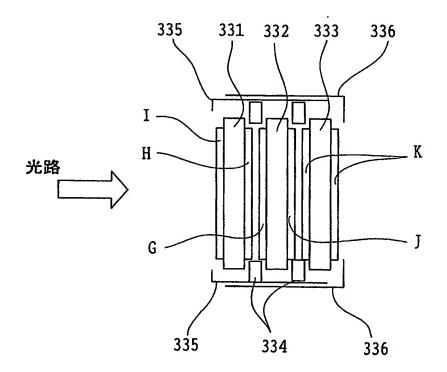




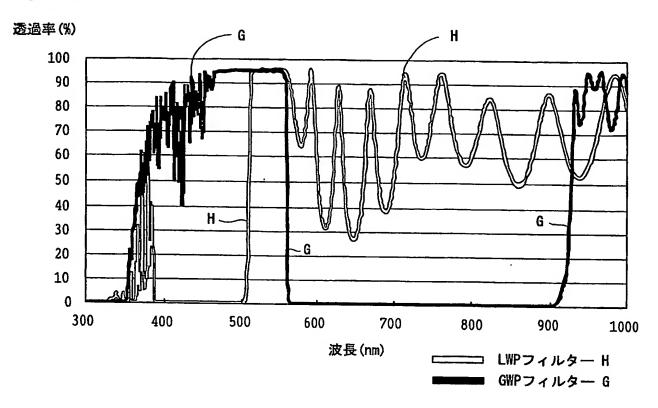
【図12】



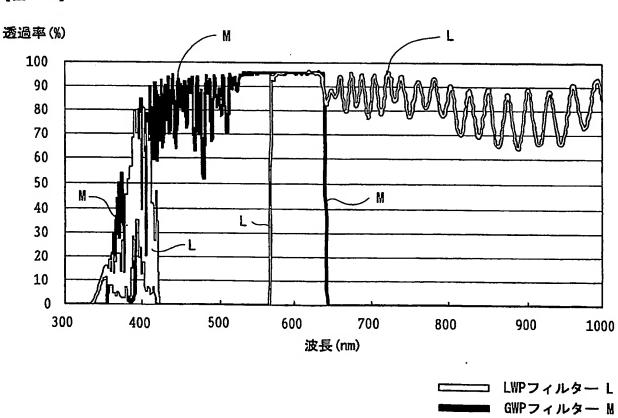
【図13】



【図14】

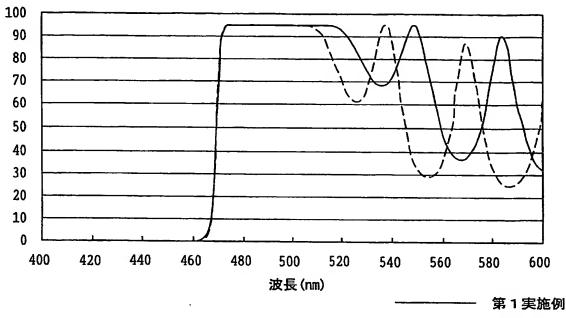


【図15】



【図16】

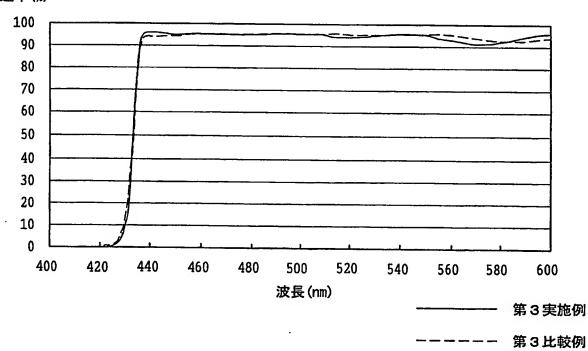
透過率(%)



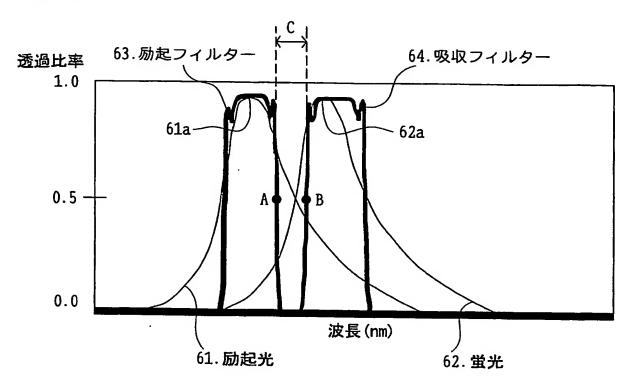
----- 第1比較例

【図17】

透過率(%)



【図18】





【書類名】要約書 【要約】

【課題】励起フィルターおよび吸収フィルターを用いた蛍光観察において、またはレーザーと吸収フィルターを用いた蛍光観察において、微弱な蛍光を効率よく取り出すことの出来る蛍光用観察装置を提供する。

【解決手段】照明光のうち特定の波長の励起光のみを透過させる励起フィルターと、前記励起光が標本に照明されることにより該標本から発生した蛍光のみを透過させるとともに該励起光を遮る吸収フィルターを有し、「前記励起フィルターの長波長側半値波長」と「前記吸収フィルターの短波長側半値波長」との間隔が1 n mから6 n m の範囲となるように構成されている。また、湿度が10%から95%まで変化したときの前記励起フィルター及び前記吸収フィルターの半値波長の変化が0.5 n m以内となるように構成されている。

【選択図】 図2

特願2004-109327

出願人履歷情報

識別番号

[000000376]

1. 変更年月日

2003年10月 1日

[変更理由]

名称変更

住所

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

氏 名

オリンパス株式会社